## 放熱構造を持つ矩形空洞共振器集積共鳴トンネルダイオード THz 発振器 Resonant-Tunneling-Diode THz Oscillator Using Rectangular-Cavity Resonator with

## **Heat Dissipation Structure**

東工大 〇藤方 秀成, 韓 非凡, 石川 暁, 田中 大基, 鈴木 左文, 浅田 雅洋

Tokyo Tech. °H. Fujikata, F. Han, A. Ishikawa, H. Tanaka, S. Suzuki, and M. Asada

## E-mail: fujikata.h.aa@m.titech.ac.jp

共鳴トンネルダイオード(RTD)発振器は、小型かつ室温動作可能なデバイスであり、THz 光 源として有力視されている。一方、RTD 発振器出力は1THz で10μW 程度と比較的小さく、様々 な応用に向けて高出力化が求められている。そのため、矩形空洞共振器と大面積 RTD を用いた高 出力デバイスが提案され[1][2]、発振動作は実証された[3]。しかしながら、大面積大電流動作で、 また、寄生発振抑圧用の安定化抵抗が RTD に隣接しているため、その発熱も合わさって RTD が 熱破壊されやすく高出力発振は得られていない。そこで、安定化抵抗を RTD から離し大面積化し、 さらに、放熱を妨げていた n<sup>+</sup>InGaAs 導電層を熱伝導の良い n<sup>+</sup>InP に変更したところ、530 GHz で 約 200 μW の高出力発振を達成したので報告する。

Fig. 1 にデバイス構造を示す。中央に大面積 RTD と空洞共振器が接続され、共振器の両端から 伸びる金属板は THz 波を放射するダイポールアンテナとして機能する。RTD の微分負性コンダク タンスが回路損失を打ち消して発振が起こり、発振周波数は共振器のインダクタンスと RTD キャ パシタンスの LC 並列共振で決定される。空洞共振器はインダクタンスが小さく大面積の RTD が 使用できるため、高い周波数で高出力が期待できる[1]。共振器の外に安定化抵抗が形成され、こ れにより、低周波の寄生発振を抑制している。安定化抵抗の抵抗値はそのままに大面積化するこ とで発熱が抑えられ、かつ、RTD メサから離して配置することにより RTD メサの温度上昇を抑え ている。これに加え、RTD エピ構造の一番下にある熱伝導率が低い n<sup>+</sup>InGaAs 導電層を、熱伝導率 の良い n<sup>+</sup>InP に一部置き換えることにより放熱を改善している。Fig. 2 に 発振出力の周波数依存 性を示す。出力はパワーメーターで測定し、光学的な損失を計算し補正している。実験は共振器 サイズの作製誤差などを含むが、理論の傾向と一致し、530 GHz において約 200 µW の高出力発振 が得られた。また、10 µm<sup>2</sup> の大面積 RTD でも熱破壊は起きなかった。今後、デバイスの構造最適 化を行い、より高出力を目指す。

[1] K. Kobayashi, et al, JJAP, 59, 050907, 2020. [2] F. Han, et al., IEICE Trans. Electron., E104C, 398, 2021. [3] H. Fujikata, et al., Int. Conf. IRMMW-THz, TU-PO-92, 2021.



Fig. 1. Schematic device structure of RTD THz oscillator integrated with rectangular cavity resonator.



